TO WAILABLE COPY

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# @公關特許公報(A)

平2-192045

filmt. Cl. "

G 11 B B 29 C

B 29 L 17:00 識別記号

庁内整理番号

四公開 平成2年(1990)7月27日

8120-5D 7639-4F 8415-4F 7639-4F

4F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

**会発明の名称**

光ディスク基板の製造方法

單 平1-9954 **104** 

は、 ■ 平1(1989)1月20日

伊勒 明 ₹ 部 쌆

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

伊発 明 文 

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

Œ 命業

Ħ

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

弁理士 久木元 彰

外1名

#### 1. 発明の名称

光ディスク基板の製造方法

# 2. 特許請求の範囲

光硬化樹脂(14)によって支持板(12)上に転写型 (11)の微報形状を写しとる光ディスク基板の製造 方法において、

前記支持板(12)を等方的に圧力がかかる加圧部 材(15)によって加圧し、光硬化樹脂(14)を支持板 (12)と転写数(11)の間に広げ、圧力を保持したま ま光を離射して前記光硬化樹脂(14)を硬化させ樹 贈贈(16)を形成することを特徴とする光ディスク 基板の製造方法。

## 3. 発明の詳細な説明

#### (長里)

光によって記録と再生をする光ディスク基板の 複製方法に関し、

夏爾の凹凸が少なく、高速調転で使用できる光

ディスク基板の製造方法を提供することを目的と

光硬化樹脂によって支持板上に転写型の数細形 状を写しとる光ディスク基板の製造方法において、 前記支持板を修方的に圧力がかかる加圧部材によ って加圧し、光硬化樹脂を支持板と転写型の間に 広げ、圧力を保持したまま光を解射して前記光硬 化樹脂を硬化させ樹脂層を形成することを特徴と する光ディスク基板の製造方法を含み構成する。 [世業上の利用分野]

本発明は、光によって記録と再生をする光ディ スク基板の複製方法に関する。

#### (従来の技術)

近年、光によって情報の記録・再生をする記憶 媒体として大容量の記録密度を持つ光ディスク書 板が使用されている。

第6団(4)~(4)は従来の光ディスク基板の複製法 を示す新園図である。両図において、1は四凸パ ターンが形成された転写型、2は光透過性の支持 根、3は心出し軸である。まず、阿図凶に示すように、転写型1上に光硬化制度4が充壌される。 次に、阿図凶に示すように、支持板2が心出し軸3で心出しされ転写型1上に対峙され、充壌した 光硬化樹脂4を自然に広げ、業外線を照射して硬化させ樹脂器5を形成する。そして、転写型1と 樹脂器6間を制飾することで、光ディスク基板が製造される。

しかし、上記光ディスク基板の複製方法では、 光硬化樹脂が転写型1と支持板2との間に広がる のに時間がかかるだけでなく、次のような問題点 があった。

すなわち、支持板 2 は完全に平面ではなく、数 10 mm 程度の反りを有している。このような支持 板 2 を結性のある光硬化樹脂 4 を介して転写型 1 上に配置すると、反りが機分増正されるが、転写型 1 表面と関等の平面にはならない。また、光硬化樹脂 4 が完全に等方的には広がらないこともなわって、形成される樹脂層 5 に厚さむらが生じることがある。そして、光硬化樹脂 4 を硬化後に転

よって解決される。

- 3 -

### (発明が解決しようとする舞器)

すなわち、従来の複製方法では、光硬化樹脂の 即さむらと合わさって、ディスク基板表面は複雑 な凹凸(特に散小な凹凸)を示し、このディスク 基板を関転させて使用する際に光学ヘッドのフォ ーカッシングサーボがかけにくくなり高速関転で 使用できない問題があった。

そこで本発明は、表面の凹凸が少なく、高速関 転で使用できる光ディスク基板の製造方法を提供 することを目的とする。

# (課題を解決するための手段)

上記録題は、光硬化樹脂によって支持板上に転写型の数細形状を写しとる光ディスク基板の製造方法において、前記支持板を勢方的に圧力がかかる加圧部材によって加圧し、光硬化樹脂を支持板と転写型の間に広げ、圧力を保持したまま光を照射して前記光硬化樹脂を硬化させ樹脂層を形成することを特徴とする光ディスク基板の製造方法に

従来の方法で作製した光ディスク基板でも1800 rpm 程度の低速では問題にならないが、3500rpm 程度の高速回転で使用すると光学ヘッドが遠従で きなくなることがあった。

そこで、本発明者らは支持板2を平面度の優れ たガラス板で加圧しながら光を繋射する方法も試 みたが、かえって微小な板厚むらを増大させる結 果となった。これは、支持板2と加圧用ガラス板 が完全な平面でないからと考えられる。

- 4 -

#### (作用)

第1回は本発明の順環を製引する瞬面図であり、 同図において、11は凹凸パターンが形成された転 写型、12はディスク状に形成した光透過性の支持 板、13は心出し軸であり、転写型11上に光硬化樹 静14が充填され、支持板12が心出し軸13で心出し されて転写型11上に対峙され、支持板12を等方的 に圧力がかかる施圧等材15によって加圧して充填 した光硬化樹脂14を自然に広げて樹脂着16を形成 し光ディスク基板を製造する。この加圧部材15は、 均一な加圧ができるように変形が容易な様状物質 内に依体を充填したもの、あるいは弾性体などが 用いられる。

本発明によれば、加圧部対15によって支持板12及び光硬化樹脂14に均一な圧力がかかるため、支持板12は転写型11表面に沿って変形し、たとえ支持板12の平面度が悪くても、支持板12の反りや樹脂の塊れにくさに起因する樹脂の厚さむらを小さ

くでき、ディスク菩提の平行皮を優れたものにすることができる。また、ディスク善級を転写型11から劉難するとディスク善級は再皮反るが、微小な凹凸はなく滑らかな漫画となるため、光学ヘッドの加速皮を小さくすることが可能になる。

#### (実施例)

以下、本発明を認示の一実施費により具体的に 説明する。

第2図(a)~(c)は本発明実施例の光ディスク基板 の複製法を示す断面図である。なお、第1図に対 応する部分は同一の符号を記す。

支持板12として、外径200mm 、内径50mm、板厚1.2mm のガラス円板を用いた。また、心出し触13 は、円柱触13m に指動する筒状部材13h が設けられており、この筒状部材13h の機都にはテーパ部13c が形成されている。また、筒状部材13h の内間にはコイルばね13d を装着する溝部13e が形成されている。すなわち、心出し触13は、支持板12を円柱触13m のテーパ部13c により心出しができ

るようになっている。

まず、阿図(0)に示す如く、上記支持板12と転写型11とを平行に配置し、その間に兼外線硬化樹脂(2 官能アクリレート、粘度100cps) 14を0.8 g 程度供給する。

次に、両面(2)に示す如く、ガラス円板の支持板
12上に、加圧部材15として空気が約 5.4 程度入っ
た完全に対じたポリプロピレン製袋を配置し、そ
の上から石美ガラス17で 1%g/cm<sup>2</sup>の圧力で加圧し、
光硬化樹脂14を全面に広げる。そして、上記の状態を保持したまま、30ml/cm<sup>2</sup>程度の業外線を約 2
分間限射して光硬化樹脂14を硬化させ、樹脂層16
を形成した。

次に、支持板12と樹脂層16とが一体になったものを転写型11から樹脂して、先ディスク基板を得た。

上記の製造方法で得られた光ディスク基板の加速度を、ディスク語転数が3500rpm 、半径r=90mm の間定条件で試験した結果を第3回に示し、また同じ側定条件で加圧なしの場合の比較例1(第4

- 7 -

図)と、石英ガラス上で加圧した場合の比較例2 (第5 図)を示す。

第3 酸に示すように加速度の変化が16より十分 小さいのに対して、比較例 1 では16に近い変動が あり、比較例 2 では16を越している。従って、こ の実施例で複製される光ディスク基板では、特に 衰国の微小な凹凸が少なくなり、高速関転で使用 することができた。

なお、上記実施例では、加圧部材を空気を完全 に対じたポリプロピレン製造としているが、本考 家の適用範囲はこれに限らず、その中身は挽動性 のあるものならば空気である必要はなく、水など の液体やゲル状物質であってもかまわない。また ゴム状物質などの形状の安定したものならば、膜 状物質で握うことなく使用することができる。

# (発明の効果)

以上説明した様に本発明によれば、等方的に圧力がかかる加圧部材によって支持板を加圧することで、平滑な表面を有する光ディスク基板を製造

-8-

できるため、高速回転で生じる加速度を小さくでき、使って高速回転でも光学ヘッド連旋性のよい 光ディスクが得られる効果がある。

#### 4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の原理を説明する断面図、

第2回囚~何は本発明實施例の光ディスク基板 の複製技を示す断菌図、

第3回は本発明実施例の制定結果を示す医、

第4団は従来例の捌定結果(比較例1)を示す 🖾

第5 図は従来例の測定結果(比較例 2 )を示す 図、

第6図(A)~(A)は従来の光ディスク基板の複製法 を示す新面図である。

丽山、

11は転写型、

12は支持板、

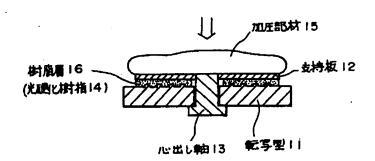
13は心出し軸、

13mは円柱軸、

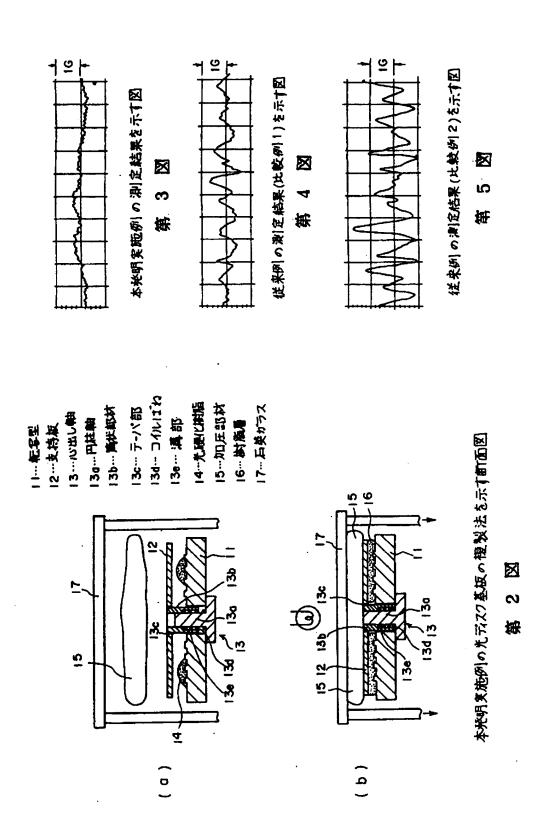
13bは筒状部材、 13cはテーパー部、 13dはコイルばね、 13eは機都、 14は先硬化樹脂、 15は加圧部材、 。 16は樹脂層 17は石英ガラス を示す。

> 特許出職人 富士選株式会社 代理人弁理士 久 木 元 彰 同 大 管 義 之

> > -11-



本発明の原理を説明で断面図 第 1 図



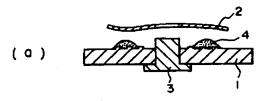
1...転写型

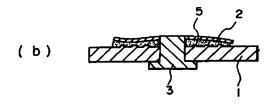
2…支持版

3…心出し軸

4…光硬化树脂

5… 樹脂屬





従来の光デスク基板の複製法録す断面図 第 8 図